### MANUFACTURE OF MICROSTRIP CIRCUIT

Publication number: JP3295302 Publication date: 1991-12-26

Inventor: ASA MASATO; NAKAJIMA MASAYUKI

Applicant: TOKIMEC INC

Classification:

- international: H01P5/18; H01P5/16; (IPC1-7): H01P5/18

- European:
Application number: IP19900196925 19900

Application number: JP19900096925 19900412
Priority number(s): JP19900096925 19900412

Report a data error here

#### Abstract of JP3295302

PURPOSE: To improve the mutual positional precision by forming conductor films on both surfaces of a dielectric, and installing the pattern of a coupling line on the surface of one side end the pattern of a floating conductor on the surfece of the other side so as to mutually align these by using said conductor films. CONSTITUTION: The conductor films are formed on both surfaces of the dielectric 2, end the pattern of the coupling line on the surface of one side and the pattern 5 of the floating conductor corresponding to the coupling pert of the coupling line in a floeting state are installed respectively. These patterns can be formed by photo-etching technique. Thus, the elignment of the patterns to be formed on both surfaces of the dielectric 2 can be precisely executed by using optical technique, and the high mutual positional precision can be obtained between the coupling line 3 and the floeting conductor 5.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## ⑩ 日本国特許庁(JP)

00 特許出願公開

# ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-295302

®Int, Cl. 5

識別記号 庁内整理番号 A 7741-5 I ❸公開 平成3年(1991)12月26日

H 01 P 5/18 A 7741-5

塞香請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

## 総発明の名称 マイクロストリップ回路の製造方法

## ②特 顧 平2-96925

②出 願 平2(1990)4月12日

 ⑥発 明 者
 阿 佐
 正 人
 東京都大田区南浦田 2 丁目16番46号
 株式会社東京計器内

 ⑥発 明 者
 中 嶋
 政 幸
 東京都大田区南浦田 2 丁目16番46号
 株式会社東京計器内

 ⑦出 顕 人
 株式会社トキメック
 東京都大田区南浦田 2 丁目16番46号
 株式会社東京計器内

**闷**代 理 人 弁理士 三品 岩男 外2名

#### 明 粗 奢

### 1. 発明の名称

マイクロストリップ回路の製造方法

## 2 , 特許請求の範囲

- 1. 請電体の両面に導体膜を形成し、この導体膜 を用いて、一方の面に結合操体のパターンを、 他方の面に、上記結合操体のパターンを、 ティンガ状能で対応するフローティングで導体の パターンと、それぞれの位置を合わせて設備し ついで、この調電体を、誘電体基板上模様 し て、マイクロストリップ結合構体を構成的 とを特徴とするマイクロストリップ目前の製造
- 2. 下面側に接地導体が配置される第1の誘電体の上面に、結合解解導体とフローティング連体とを両面に対向配置して設けた第2の誘電体を、返フローティング連体を下側にして積層することを特徴とするマイクロストリップ回路の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

## [産業上の利用分野]

本発明は、ハイブリッド結合器、方向性結合器 等の結合線路の製造方法に係り、特に、マイクロ ストリップ結合線路により構成されるマイクロス トリップ網路の製造方法に関する。

#### 「母来の技術]

世来、マイクロストリップ結合線絡に、フロー ティング爆体(オーバーレイ爆体)を用いて結合 変を高めた、いわゆるセミリエントリー の性結合器が接渡されている。 この方向性結合器は、例えば、第5回に示すよ

うに、第1の誘電体1の上面に、マイクロストリップ紹合義器を構造する一対の結合業器を構造する。 3を設け、その上に第2の誘電体2を配置し、さ らに、その課電体2の上面に、上圧結合表謝選係 3、3の旅行部4と対向する位置にフローティン

この方向性結合器の製造は、次のように行なわれる。まず、誘電体1に結合輸送準体3,3を設け、一方、誘電体2にフローティング連体5を設

グ導体5を設ける構成となっている。

けておく。ついで、誘電体1の結合線形理体3。 3上に、接着削またはポンディングフィルムを用 いて、誘電体2を接着する。そして、これらを接 地選体(例示せず)上に配置することにより、形 ポネカス。

このような構成の結合機能準体3、3において、 その端子部6から信号が入力される。その信号 端半部7に対されると共に、端子部8からも 出力される。ここで、フローティング部体5によ り、結合機能維体3、3の結合数が高められるの で、端子部6に出力される信号の比率を大きくす ることができる。

## [発明が解決しようとする課題]

しかしながら、上記従来の技術は、次のような 際額があった。

すなわち、第5匹に示すように、結合線高準体 3、3とフローティング連体5とが、それぞれ別 の誘電体2を誘電体2に接続するで、服者の位置合むせた。 第電体2を誘電体1に接伸する際に行なるシ ある。このため、位置構度を得ることが困難であ るという問題がある。結合線路準体3,3の並行 郷4とフローティング連体5との位置制度は、方 向性結合器を目的の物性とするために重要な更素 であり、これを無視することができない。

また、誘電体2を誘電体1に検用する際に用いる検索剤またはポンディングフィルムの厚さの影響により、目的とする電気的特性(設計値)を得ることが容易でないという問題がある。

本発明の目的は、結合業略とフローティング導 体との対応関係の位置制度が持られ、また、両者 の機層関係が一定、目的の電気かりが が確実に実現できる、マイクロスリップ回路の 動き方法を提供することにある。

## 「腰頭を解決するための手段]

上記目的を達成するため、本発明は、誘電体の 両面に準体膜を形成し、この準体膜を用いて、一 方の面に結合機高のパターンを、他方の面に、上 記結合機高の結合部分にフローティング状態で対 のするフローティング準体のパターンを、それぞ れの位置を含わせて設け、ついで、この影響体を

誘電体基板上に後層して、マイクロストリップ結 合線路を構成することを特徴とする。

### 「作用]

また、結合級基のパターンとフローティング基 体のパターンとが、同一の誘電体の表質面に対向 して形成されるので、同者の機度関隔は、この誘電 体の原をにより決定される。この誘電体を誘 を基板上に接着押率を用いて機層しても、それに よっては、組合級器のパターンとフローティング 選体のパターンとの検層間隔はほとんど影響され ない。使って、設計値通りの厚さの誘電体を用い ることにより、所望の電気的特性が確実に得られ え、

### 「実施例〕

以下、本発明の実施例について、図面を参照して説明する。

第1回および第2回に、本発明の製造方法を方 向性結合器の製造に適用した場合の一実施例の構 成を示す。

本実施例により製造される方向代結合器は、野 1 の選電体 1 の上面に、結合緩積速化3、3 とフ ローティング運体5 とを調面に対向配便して設け た新2の調電体2 を、減フローティング運体5 を 所偶にして機制で模成される。結合級所運体3、 3 の端部は、端子部6~3 となり、それぞれ接続 端子として用いられる。なお、野1の調電は1の 下面側には、図示していないが接地選体が配置さ

第1の誘電体1および第2の誘電体2は、例え

は、テフロン等が用いられる。 数2 の調電線 2 に 設けられる結合機数運体 3 。3 とフローティング 運体 5 とは、飼等の運体膜により形成される。 こ の結合機務運体 3 。3 とフローティング運体 5 と は、次のように形成される。

まず、両面に顧等の連体膜が設けられた誘電体 2 を用い、これらの塔体膜の一方に、フォトージ ストを進布し、これに、子の設けたいずれか一方 マスクパターン、例えば、航台構造選係3、3 像して、目的のパターンの部分を残して、他の部分 全溶解除去する。この後、エッチング液を用い エッチングすることにより、誘電体2に目的の パターン、すなわち、結合媒絡選体3、3 が得ら 1.3

次に、この誘電体2の他方の面について、フォトレジストを整有し、これに、子の数けた他方ののマスクパターン、例えば、フローティング率体のマスクパターンを介して露光し、しかる後、現象して、温的のパターンの部分を残して、他の現象して、他の

に並おした後、跡電体を挟んでマスクパターンを 配置する。この時、マスクパターンの、跡電体の 外形より外側の領域に、位置合わせマークをそれ れ対応させて設け、このマークを用いて、相互 に位置合わせを行なうようにすることができる。 また、上述したように、勝電体に貫通孔を設けて、 これによりマスクパターンの位置合わせを行なっ

結合線路導体3。3とフローティング導体5と を、このように形成することにより、両者の位置 構度を向上することができる。

第1の誘電体1と第2の誘電体2とは、本実施 例の場合、それぞれ別個に設作され、第2回に示 すように、機層される。この際、接着剤またはポ ンディングフィルムにより接着される。

本実施例の場合、接着制度を面には、結合結構 確体3、3が設けられていないので、接着制が結 合核誘導体3、3の端子部6~9に付着して、準 不良を発生するおそれが少ない。従って、季留 まりが向上する。 部分を溶解除去する。この後、エッチング液を用いてエッチングすることにより、誘電体2に目的のパターン、すなわち、フローティング導体5が 恐られる。

ここで、誘電体2の両面に設けられる場体のパターンの位置合わせは、例えば、誘電板造通れ窓に 1または2以上、好ましくは2以、現電板造通れ窓に 1すたは2以上、好ましくは2以、現電板造通れ窓の スクパターンの位置決めを確なうことにより、行 なうことができる。なお、この貫通孔は、予め大 きめに形成した情報体の構に設け、製造後に、こ の貫通孔のある部分を切り落として、調電体2ま または、貫通孔を設けないで、位置合わせパター ンを誘電体2上に予め設けておき、これを用いて マスクパターンの位置合わせを行なうようにして なった。

ここで、導体膜のパターンの形成は、誘電体 2 の両面について、同時に行なってもよい。この場 合、フォトレジストを誘電体 2 の両面の導体膜上

第3回は、本実施例の製造方法により形成され る方向性結合器の断面を模式的に示す。

同間に示すように、本実施例の方向性結合器は、 第1の誘電体および第2の誘電体に検まれて、フ ローティング選体5が配置される。また、フロー ティング場体5の比方に、これと対向して、第2 の誘電体2を介してマイクロストリップ級路を構 成する結合体験を構な3、3が配置される。

ここで、第3回および第4A回を参照して、本 実施例の設計値の一例を示す。

## 特開平3-295302(4)

このような構成において、通過および結合物性 を閲定した観味を集4 男日に示す。この図から明 らかなように、本実施例の方向性結合器によれば、 フローティング爆体5の作用により強い結合度が 得られる。この場合、第1の誘電体1上に接着制 またはポンディングフィルムが展開されても、上 区H2の寸法は変化しない、従って、電気的特性 について特別の影響を受けることはない。

なお、本実施例において、フローティング導体 5を上面側とし、結合線站選体3,3を下面側と して、第2の誘電体2を第1の誘電体1上に積層 してもよい。

第6図は、このようにして構成された方向性結合器を示す。また、この方向性結合器について、 その設計値の一例を第7.4図の表に示し、その通

を示す解説回、第3回は本実施例により製造される方向性結合器の新面調造を模式的にいます新面間 第4日間は本実施例の設計値の一例を示す表、第4日間は本実施例の設計値の一例を示す表、第5回はフローティング導体を設けた従来の方向性結合器の一例を示す内可視回、第6回は上記実施原本を逆にした構成を示す料理回、第7人間は上記実施原本を逆にした構成を示す料理回、第7人間は上記表表を設ける。例と、まなの表表を対している。例と、まなの表表を対し、表示を回じません。

1 … 第 1 の誘電体、 2 … 第 2 の誘電体、 3 … 結合線器導体、 4 … 並行部、 5 … フローティング導体、 6 ~ 9 … 端子部。

ある.

出顧人 株式会社 東 京 計 器 代理人 弁理士 三 品 岩 男 (ほか2名) 過および結合特性の測定結果を第7B図のグラフ ビデオ・

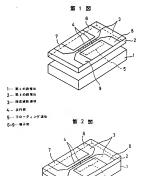
これらの図から明らかなように、第6 圏に示す 方向性結合器によっても、フローティング導体 5 の作用により、第2 図に示すものと同様に、強い 結合窓が結られる。

上記実施例では、方向性結合器の例を述べたが、 本是明は、これに限らず、フローティング導体を 用いるマイクロ波回路に適用することができる。 特に、多数の回路を搭載する条板回路を構成する ことにも適用することができる。

### 「発明の効果]

## 4. 図面の簡単な説明

第1 図および第2 図は本発明の製造方法を方向 性結合器の製造に適用した場合の一実施例の構成





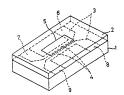
第4A 図

Zoe =136.80hm Zoo = 20.00hm		ε reven =1.77 ε rodd =1.98	
W =0.54mm	E r2=2.10		H2=0.05mm
5 = 0.50mm	E rt=	2.10	H1=0. 79mm

第48包



第6図



]… 第1の誘電体

2...第2の誘電体

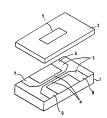
3...结合蜂苗導体

4…至行節

5…フローティング媒体

6~9... ×4 ∓ ≈1

第 5 図



|… 第1の原業体

2... 展まの表定は

5… フローティング領は 6~9… 和子器

第 7 A 图

Zoe = 130. 5 ohm		€ reven =1.82	
Zoo = 19. 3ohm		€ rodd =2.09	
W1=1.50mm	E r1 =1.00		H1 =5. 00mm
W =0.54mm	E r2 =2.10		H2≃0. 05mm
S =0.50mm	E 13	2.10	H3=0.79mm

第78図

